## ホウ珪酸塩ガラス中のホウ素の配位状態の定量測定

## Change in the local structure with fictive temperature of sodium borosilicate glass

<u>山田明寬</u><sup>a</sup>, 内藤 拓也<sup>a</sup>, 山中 恵介<sup>b</sup>, 松岡 純<sup>a</sup> Akihiro Yamada<sup>a</sup>, Takuya Naito<sup>a</sup>, Keisuke Yamanaka<sup>b</sup>, Jun Matsuoka<sup>a</sup>

<sup>a</sup>滋賀県立大学,<sup>b</sup>立命館大学 SR センター

<sup>a</sup> Dept. of Material Science, University of Shiga Prefecture, <sup>b</sup>The SR Center, Ritsumeikan University

アルカリホウケイ酸塩ガラス(Na<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>(1: 1: 1))中のホウ素の配位状態におよぼす仮想温度 の影響をホウ素 K 吸収端による XANES 分析によって定量的に調べた。合成されたそれぞれのガラ スの密度は、仮想温度の上昇に伴って単調に減少した。ガラス中のホウ素の配位数は、仮想温度の 上昇に伴って4配位ホウ素の存在度が減少し、3配位ホウ素が増加した。特に、530℃付近を境に不 連続にこの配位数変化が見られた。

Coordination state of B in Na<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>(1: 1: 1) glasses, which have several fictive temperature ( $T_f$ ), are quantitatively examined with B-K edge XAFS technique. The density of the synthesized glasses was decreased with increasing  $T_f$ . The proportion of B<sup>[4]</sup> (4-coordinated B) decreased with increasing  $T_f$ . The coordination change of B from B<sup>[4]</sup> to B<sup>[3]</sup> is more enhanced in higher temperature region than 530°C.

Keywords: sodium borosilicate glass, B K-XANES, B coordination,

背景と研究目的:現在、工業分野において用 いられる耐熱ガラス、電気絶縁ガラス、ニュ ートラルガラスは、ホウ珪酸を主成分とした ものがほとんどである。ホウ珪酸塩ガラスの 機能性材料としての特性には、ホウ素の配位 状態およびそれに伴う非架橋酸素数の変化が 密接に関わっていることが知られている。ホ ウ珪酸塩ガラス中のホウ素の配位状態に関す る研究は、これまで主にラマン分光測定、核 磁気共鳴法(NMR)が使用されている(ラマン 分光[1]; NMR[2])。ラマン分光法については、 簡便かつ短時間での測定で比較的よいS/Nで の測定が可能である。ところが、ホウ珪酸塩 ガラスのラマンスペクトルはホウ素の化学種 に関するモードのみならず珪酸塩に関する振 動モードも検出されるため、複数の構造単位 を持ったガラスの構造を定量的に求めること が容易ではない。一方、元素選択性の高い NMRは、現在定量性の高い構造解析の手法と して威力を発揮している。ところが、本手法 には試料の量や状態(主に粉末)や、測定時間 の長時間化などの制約もあることから、条件 によっては測定が困難な場合もある。特に試 料形状によっても構造が変化するガラス材料 の構造解析には試料状態に対して柔軟に対応 できる測定手法が望ましい。そこで、本研究 ではNMRと同様に元素選択性が高く試料形 状にも選択性があるXAFS分析に着目し、ホ ウ素の配位数に及ぼす熱履歴の影響という比 較的微細な構造変化についての定量的な観察 を試みた。

実験:実験試料はNa<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>の酸化 物粉末をNa<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>=1:1:1となるよう混 合し1200℃で融解、鉄板上に流し出して急冷 したものを出発ガラスとした。本研究では、 得られた出発ガラスに異なる温度条件で熱処 理を行うことで多様な仮想温度を持つガラス を作成した。また、より高い仮想温度をもつ ガラスを作成するため、流し出し後、鉄板で 持み込むことにより更に高い急冷速度でのガ ラス作成を行った。ガラスの仮想温度は、熱 処理温度とし、鉄板で急冷された物の仮想温 度は、仮想温度-密度検量線を作成し、その関 係から求めた。尚、ガラスの密度はアルキメ デス法で測定した。

得られたガラスの構造解析は立命館大学 SRセンター、BL2の超軟X線を用いたXAFS分 析によって行った。測定モードは、全電子収 量法を用い、使用エネルギー範囲は190-210 eVとした。 結果、および、考察: Fig. 1 に作成したガラス の密度とそれらの熱処理温度の関係(熱処理 温度-密度検量線)を示す。ガラスの熱処理に 関して、ガラスが十分熱処理温度に対応した 緩和が起きているか確かめるため、熱処理時 間の長いもの(図中T1)、短いもの(図中T2)の2 種類を作成し、密度を比較した。その結果、 今回用いたガラスは全てそれぞれの熱処理条 件において十分緩和しており、熱処理条件が 仮想温度と見なすことができる。ガラスの密 度は熱処理温度の上昇とともに単調に減少し た。

Fig. 2 に得られた XANES スペクトルを示 す。仮想温度に伴い、約194 eV および198 eV に現れるピークが僅かに高エネルギー側へと シフトした。これは以前のホウ酸、ホウ珪酸 塩鉱物の XANES スペクトルによって調べら れた、ホウ素の平均配位数変化の傾向<sup>[3]</sup>と調 和的であり、高い仮想温度を持つガラスほど 3 配位ホウ素の存在度が大きいことが予想さ れる。そこで、得られたスペクトルについて 194 eV のピークを B<sup>[3]</sup>、198-205 eV(4 つに分 解)のピークを B<sup>[4]</sup>由来のピークと解釈し、そ れぞれのピーク強度比を用いてホウ素の配位 数存在度を見積もった(Fig.3)。その結果、約 530℃まで B<sup>[3]</sup>、B<sup>[4]</sup>はともに単調に増減し、 それより高温で大きく変化することがわかっ た。これは高温下で原子がより流動的になり 高温型の構造へと比較的大きく変化したと解 釈することができる。また、B<sup>[3]</sup>が増加し、高 温型の構造と変化したことで非架橋酸素の数 が増加したと考えられる。これによってFig1. に見られるような温度に伴う密度の低下が生 じたと解釈することができる。また、ホウ素 の配位数変化に対して密度の変化が線形であ るのは、ホウ素以外の構造単位(例えば、SiO4 化学種)もガラス全体の物性変化に寄与して いるためと考えられる。

## <u>文</u>献

[1] J. Krogh-Moe Phys. Chem. Glasses **6** (1965) 46

[2] J.F. Stebbins and S.E. Ellsworth, J. Chem. Am. Soc. **79** (1996) 2247

[3] M.E. Fleet and S. Muthupari Am. Mine. 85 (2000) 1009



**Fig. 1.** relationship between density and annealing temperature (Fictive Temperature,  $T_f$ )



Fig. 2. XANES spectra of  $Na_2O-B_2O_3-SiO_2$  glass with different fictive temperature



**3.** Proportion of  $B^{[4]}$  and  $B^{[3]}$  as a function of  $T_f$